EUROPEAN PATENT OFFICE



Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

: 60060937

PUBLICATION DATE

08-04-85

APPLICATION DATE

10-09-83

APPLICATION NUMBER

58167352

APPLICANT: NIPPON TELEGR & TELEPH CORP < NTT>;

INVENTOR: NAKAHARA MOTOHIRO;

INT.CL.

: C03B 37/018 // G02B 6/00

TITLE

: MANUFACTURE OF QUARTZ BASE MATERIAL FOR OPTICAL FIBER

ABSTRACT: PURPOSE: To carry out efficient doping with fluorine while reducing the consumption of fluorine by incorporating fluorine into one of porous glass layers for a core and a clad and

diffusing it into the other by heat treatment.

CONSTITUTION: An oxide dopant for providing a refractive index distribution is incorporated into a porous glass layer for a core and/or a porous glass layer for a clad. Fluorine is incorporated as a dopant into one of the glass layers. A porous base material consisting of the glass layers is heat treated to diffuse fluorine contained in one of the glass layers into the other.

COPYRIGHT: (C)1985, JPO& Japio

9日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭60-60937

@Int Cl.⁴

識別記号

厅内容理番号

❸公開 昭和60年(1985)4月8日

C 03 B 37/018 // G 02 B 6/00

6602-4G 7370-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

砂発明の名称 石英系光ファイバ母材の製造方法

> 创特 願 昭58-167352

願 昭58(1983)9月10日

砂発 明 者 1/5 詹

邦

市原市八幅海岸通6番地 古河電気工業株式会社千葉電線

製造所内

②発 明 = \blacksquare 和 1227

舾

市原市八幅海岸通6番地 古河電気工業株式会社千葉電線

製造所内

⑫発 明

市原市八幡海岸通6番地 古河電気工業株式会社千葉電線 製造所内

⑪出 願 人 ⑪出 願 人 古河電気工業株式会社

日本電信電話公社

⑫復 代理人 弁理士 齊藤 最終頁に続く

東京都千代田区丸の内2丁目6番1号

明和台の浄雪(内容に変更なし)

石英系光ファイバ母材の製造 方法

2. 特許翻求の範雎

コフ用多孔灯ガラス階とクランド用多孔質ガ ラス層とによる多孔質母材をつくるとき、両多 孔質ガラス層の少かくとも一方には屈折串分布 形成用の酸化物ドーパントを含有させ、さらに 阿多孔質ガラス筋のいずれか一方には弗累をド ーパントとして含有させ、これら両多孔質ガラ ス層からなる多孔質母材を熱処理することによ り、一方の多孔質ガラス層に含有されている那 業を他方の多孔質ガラス脳へ拡散させる石英系 光ファイバ田材の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

本発明は光頭信用、ライトガイド用、イメジ ガイド用などの光ファイバを得べき石英系光フ アイパ母材の製造方法に関する。

石英系光ファイバにおいて、そのクランドに

のみ弗索を含有するものは数多く知られており、 これの具体的なものとして、通信に有用なデブ レストクラツド・シングモード光ファイバとか、 純石英コア・弗累ドープト石英クラッドからな る耐放射線光ファイバなどがあげられる。

展近、 クランドだけでなく、 コフにも非常を 含有させると、光ファイバの低損失化に効果的 であることが判明した。

コフ、 クラッドの両方に那緊を含有させる方 法はPCVD 法において公知であるが、多礼員 ガラス体(多孔質母材)をつくり、これを透明 ガラス化する方法、すなわち VAD 法や外付け CVD法等ではコテ、クラッドの両方に非業を ドープすることが技術的に明らかにされておら ず、クラツドにのみ非紫をドープすることが知 られるにとどまる。

ちなみに、 第 5 8 年度 通信学会総合金協大会 での報告では、第1回のVAD 法において、SiCL がガラス原料として供給される多度質的なのト ーティと、SiCL、SF、がガラス 脉料として

特別昭60-60937(2)

供給される多重管構造のトーチ2とによりコア 用多孔質ガラス層 3 と クラッド用多孔質 ガラス 殿 4 とを堆積形成し、これにより得られた多孔 質 切材 6 を返明 ガラス化して光ファイバ 母材と した後、披光ファイバ 母材を既知の 手段 で紡糸 することにより、 数 2 図の 民折率分布をもつ光 ファイバを製造している。

上記の報告をもとにした場合、コア用のトーチ2にも非紫原料を供給することにより、コア 用およびクランド用の両多孔質ガラス層 3、ム に非紫を含有させることができると考えられて が、このような方法では大量の非繋が消裂され てしまい、好ましくない。

本発明は上記のごときず情に経みなされたものであり、その目的とするところは、コフおよびクラッドが共に邪歎を含有している低損失な石延系光フフイバの提供を前提とし、非案消費量を少なくして効率よく非業ドーブが行なえる石英系光フフイバ母材の製造方法を実現することにある。

つまり石英系ガラスに関する文献、報告例等 では、 那累は熱処理により移動しないといわれ ていたが、 石英系ガラスへの非素の添加機構に

てつぎのような事項の解明を行なつた。

本発明では上記の目的を達成する過程におい

ていたが、石英系ガラスへの非繋の益加機構につき、本発明者らが詳細に依討し、この際の伝説に基づいて実験したところ、石英系多孔質がラス体に非繋が存在しているとき、その多孔質ガラス体を加熱することにより、非異が多孔質ガラス体全域に容易に拡散することが判別し、さらにこうしたノカニズムにより、石英系ガラス全体に非緊のドープできることを見い出した。

本発明は上記の事項に基づいてなされている。

本発明が特徴とするところは、 って用多孔質 ガラス層とによる多孔質 世材をつくるとき、 両 多孔質ガラス層の少なくとも一方には 別折串分 市形成用の眩化物 ドーパントを含有させ、 さら に 両 多孔質 ガラス層 のいずれか一方に は 非紫を ドーパントとして含有させ、これら両多孔質 ガ ラス 別からなる 多孔質 世材を 熱処理することに

より、一方の多孔性ガラス層に含有されている 非緊を他方の多孔質ガラス層へ拡散させること にある。

本発明方法において多孔質母材をつくるには、 酸化反応、火炎加水分解反応などにより原料を 化学反応させ、これにより生成されたガラス酸 粒子を所定の形状に堆積させればよく、この獣、 コフ用多孔質ガラス層、クランド用多孔質ガラ ス層は同時に形成しても別々に形成してもよい。

多孔質母材をつくる具体的な手段としてはVAD 法や外付けCVD 法が採用される。

周知の通り、光ファイバはコア(導光部)と
クラッド(被優部)との相対関係においてコア
が高屈折率、クラッドが低屈折率となつており、
こうした延折率は多孔短曲材をつくるときのド
ーパントにより設定されるのが一般であり、よ
体的にはSiO,を主成分とするコア用多孔質が
ラス層、クラッド用多孔質がラス層の両方にド
ーパントを含有させる、コア用多孔質がラス層
に屈折率高上用のドーパントを含有させるがク

ラッド用多孔質がラス層にはドーパントを含有させない、コア用多孔質がラス層にはドーパントを含有させずにクラッド用多孔質がラス層に 延折率低下用のドーパントを含有させる、など の手段が採用される。

本発明では上述した適宜の手段により、コア 用多孔質ガラス脳、クラッド用多孔質ガラス層 のいずれか一方または両方に酸化物ドーパント を含有させる。

ここで酸化物ドーパントを含有させる理由は、 前述したように一方の多孔質ガラス値から他方 の多孔質ガラス億へ非繁を拡散させたとき、これら両屋相互の非繁含有量が一様となることに より、所定の圧差率差が得られなくなるのを解 消するためである。

酸化物ドーペントのうち、起折串向上用としては G c O1、P,O1、A 4,O1、Ti O1、Ta,O1、S n O1、Z r O1、Y b,O1、La,O1、G a,O1、Z n O1、A 5,O1などがあり、歴折単低下用には B,O1があり、これらが単数で、または複数の迅み合わせ

時間昭60-60937(3)

で用いられる。

コフ用多孔質ガラス層、クラッド用多孔質ガラス層のいずれか一方に那架をドープするのも、 酸化物ドーパントの場合と同様に行なえる。

那架をドーブする多孔質ガラス間をしてはコフ用、クラッド用のいずれでもよいが、クラッド用ののずれでもよいが、クラッド用の方が邪器をよくドープできるので好ましい。

弗ヌドーパントとしての卵巣の原料ガスにに、 S.F.、C.F.、C.C.J.F.、C.F.、C.C.J.F.、C.F.、 N.F.などがあり、これらが有効である。

非巣ドーブ用の飲料ガスに関して、その供給 労は S i 原料 1 原子に対し、F原料のF原子 1 O までがよく、これ以上になると、多孔質ガラス が推復しなくなる。

なお、シリカ原料としてはSiCt.、SiBr.、Si(OC,H.)、Si(OCH.)、などが使用でき、 緑化物ドーパントの原料としては削速した以外 のハロゲン化物、有接金属化合物なども用いられる。 不発明における多孔質量材の熱処理は更は 700で以上、好きしくは1400で以上であり、これらの虚度域において高級度の非累ドープが行ったる。

無処理的の等間気は日eにて形成するのがよく、さらにAI、Noもよく、破緊、塩熱、あるいはこれらの化合物等を上記雰囲気中に共祥させてもよいが、水器とその化合物は存在してにならない。

非常の拡散と固定とは、こうした熱処理により大部分起こると考えられるが、多孔別母材の 形成時にもこれの起こる可能性がある。

それは非異化合物がガス状で大量に多孔対局 材形成時の雰囲気中にあり、その非異化合物が 多孔質母材の名部に内在することによるといえ

つぎに本発明の具体的な緊範例について視明 する。

実施例1

第3回に示すVAD 法において、二本の多位

で 構造からなるパーナ10、20を用い、コア 用のパーナ10には SiC L.(40℃) 50 cc/mi、 Ge C L.(16℃) 40 cc/mi、 H,1.7 L/mi、O,3.0L/mi を供給して所定の反応、 堆板によりコ 7 用多孔 到ガラス層 30を形成するとともにクラッド用 のパーナ 20には SiC L.(45℃) 500 cc/mi、 SF. 200 cc/mi、 H,10 L/mi、O,10 L/miを 供給して所定の反応、 堆板によりクラッド用多 孔質ガラス層 40を形成した。

こうして得られた多孔質母材5〇はコフ用多 孔質ガラス階3〇の直径が15㎝の、クラッド用 多孔質ガラス階4〇の直径が55㎝のであつた。

上記多孔質母材5 O を、1 6 0 0 での雰囲気 温度、He 1 5 4/m。 5 O C 4:/ O:1 4/mによ る雰囲気とした電気炉内に、下降湿度 1 8 0 m/hr にて挿入し、透明ガラス化した。

こうしてはられた石英系光ファイバ母材の元 窓分布をEPMA にて創定し、その店外を第4 図イに示した。

38 4 間イでは G e とFとの分布状況を示して

いるが、 同図で明らかなように S F を供与していないコア用ガラス層にまで F が分布しているのがわかる。

このFの含有事は比屈折事差で 0.15~0.25% にもなり、かなり大きい値である。

奥旋例 2

実施例1と同じ条件で多孔質母材6〇をつくり、これを尾気炉による1000で、Hels L/mmの雰囲気中で熱処理した後、該電気炉を1600でに昇掘し、Hels L/mm、SOC Li/Oil L/miの雰囲気として上記多孔質母材5〇を選明ガラス化した。

このときの母材下降速度は 1 8 0 cm/hr である。

これにより得られた石英系光ファイバ母材の 僅方向の元素分布は前記第4回イに示したと同 じであり、Fがコア用ガラス層にまで均一に分 布していた。

Fの含有単は実施例 1 の約 3/5 であつた。 実施例 2

特別昭60- 60937 (4)

前記 V A D 法において、コア用のバーナ1 O には S i C L, (40 T) 50 c c/m 、G e C L, (16 T) 40 c c/m 、S F, 150 c c/m 、H, 1.7 L/m 、O, 3.0 L/m を供給して所定の反応、地形によりコア用多孔 質 ガラス 樹 3 O を形成するとともにクランド用のバーナ2 O には S i C L, (45 T) 500 c c/m 、H, 10 L/m 、O, 10 L/m を供給して所定の反応、地研によりクランド用多孔質 ガラス 版 4 O を形成した。

こうして得られた多孔箔母材5〇はコフ用多 孔箔ガラス層3〇の直径が13mmか、クラット用 多孔質ガラス版4〇の直径が60mmがであつた。

上記多孔質母材 5 〇 を 駅 施 例 1 と 同 じ 熱 処 理 条 件 に て 透 明 ガ ラ ス 化 し 、 こ れ に よ り 得 ら れ た 石 灭 系 光 フ ア イ バ 母 材 の 元 禁 分 布 E P M A に よ り 御 定 し て そ の 結 果 を 第 4 図 ロ に 示 し た 。

第4図 Pで明らかなように、コア用多孔質がラス版3 OにFを含有させた場合でも、コア用ガラス階とほぼ同量のFがクラッド用ガラス層に分布している。

以上税明した適り、本発明方在によるときは、コア用あるいはクラッド用、いずれか一方の多 孔質ガラス層に非禁を添加しておくだけでよいから、非難の消費量が少なくて足り、もちろんコア用、クラッド用の隔ガラス層に充分非禁を ドープさせることができ、これにより伝送特性のよい光ファイバが提供できるとともに1つの 層への非素添加ですむので製造品成が増し、数

4. 図面の個単な説明

備での経済性もはかれる。

第1回は従来例のVAD 法を略示した説明図、第2回はクランドにのみ非異を含有する従来の 光ファイベの屈折率分布図、第3回は不発明力 法におけるVAD 法の略示説明図、第4回イ、 では不発明力法により製造された石炭系光ファイベ母材の元異分布説明図である。

30・・・・・コア用多孔質ガラスだ

4〇・・・・・クラッド用多孔質ガラスは

50 ····· 乡孔贺母材

特許出題人 代理人 弁理士 井 55 5x この F の 含有 事は 比 組 折 率 整 で 0.1 8 ~ 0.2 5 % に も な る。

型 斯 何 c

実施例3と同じ条件で多孔質母材50をつくり、これを電気炉による1000℃、He15 L/m、Co.1 L/mの雰囲気中で無処理した後、酸電気炉を1600℃に昇温し、He15 L/m、SOC L、O:1 L/mの雰囲気として上記多孔質母材50を逆明ガラス化した。

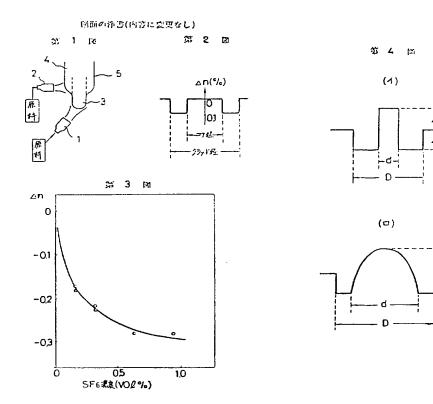
このときの母材駐下選度は 1 8 0 mm/hr で ある。

これにより得られた石英系光ファイバ母材の 径方向の元素分布は、前記館 4 図 P に示したと 同じであり、Fがクランド用ガラス値にまで均 一に分布していた。

Fの含有単は実施例1の約1/3であつた。

なお、名実施例により得られた光ファイバ出材を紡糸し、光ファイバを製造したところ、コアおよびクランドとも、 非累の含有されており、 伝送特性が良好であつた。

特別昭60-60937(5)



第1頁の続き 市原市八幡海岸通6番地 古河電気工業株式会社千葉電線 朥 巳 茂 @発 明 者 折 製造所内 茨城県那珂郡東海村大字白方字白根162番地 日本電信電 垣 夫 ⑫発 明 稲 話公社茨城電気通信研究所内 茨城県那珂郡東海村大字白方字白根162番地 日本電信電 砂発 明 者 ф 基 話公社茨城電気通信研究所内

特開唱60-60937 (6)

手続補正書(ヵ式)

昭和59年2月15日

特許庁長官股

1

1. 事件の表示 符顯昭 5 8 - 1 6 7 3 5 2

2. 発明の名称 石英系光ファイバ母材の製造方法

3. 補正をする者

事件との関係 特許 出願人

古河低氢工業株式会社

4. 復代 理 人 〒190

低 所 東京都千代田区有楽町1丁目6番6号 小谷ビル

TEL (580) 6 8 1 2 · (591) [7] 8 18 氏 名 (9043) 井理士 斎 滕 報 : 湖

5. 補正命令の日付 昭和 59年 1月 31日

6. 補正の対象

明柳な全文および図面、委任状

7. 補正の内容

別紙の通り、委任状、タイプ科督した明細書全文(内容に 変更なし)およびトレースした図面(内容に変更なし)を 50 2.16] 提出します。

-200-